

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-197712

(43)公開日 平成10年(1998)7月31日

(51) Int.Cl.<sup>\*</sup> 認別記号

G 02 B 5/20	1 0 1
G 02 F 1/1335	5 0 5
H 04 N 9/30	

F I  
G 02 B 5/20 1 0 1  
G 02 F 1/1335 5 0 5  
H 04 N 9/30

## 審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全5頁)

(21)出願番号 特願平8-356699

(22)出願日 平成8年(1996)12月27日

(71)出願人 000001007  
キヤノン株式会社  
東京都大田区下丸子3丁目30番2号  
(72)発明者 小佐野 永人  
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内  
(72)発明者 鈴木 博幸  
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内  
(72)発明者 岩田 研逸  
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内  
(74)代理人 弁理士 吉田 勝広 (外1名)

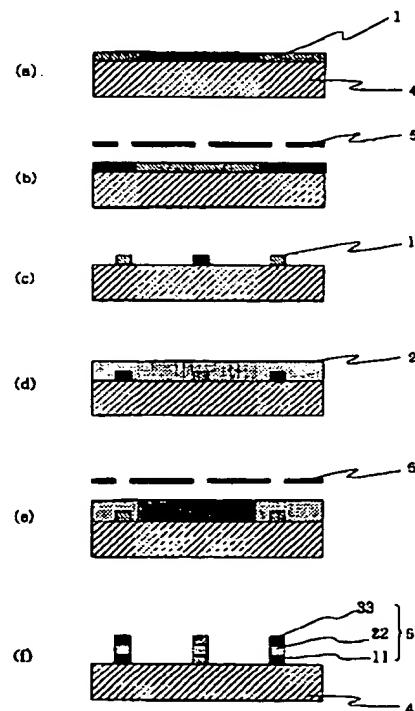
最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 カラーフィルターの製造方法

## (57)【要約】

【課題】 樹脂BMの遮光性が確保され、且つ、優れたパターン精度が達成されると共に、画素の白抜けの生じないカラーフィルターを安価に提供し得るカラーフィルターの製造方法の提供。

【解決手段】 透明基板上にフォトリソグラフィー法により黒色のブラックマトリクスを設ける工程において、透明基板上に感光性樹脂を有する遮光性材料を塗布して塗膜を形成した後、該塗膜の一部を露光してパターン化して遮光層を形成する成膜及び露光過程を複数回繰り返すことによって、上記遮光層が複数積層された積層体からなるブラックマトリクスを形成することを特徴とするカラーフィルターの製造方法。



(2)

特開平10-197712

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板上にフォトリソグラフィー法により黒色のブラックマトリクスを設ける工程において、透明基板上に感光性樹脂を有する遮光性材料を塗布して塗膜を形成した後、該塗膜の一部を露光してバターン化して遮光層を形成する成膜及び露光過程を複数回繰り返すことによって、上記遮光層が複数積層された積層体からなるブラックマトリクスを形成することを特徴とするカラーフィルターの製造方法。

【請求項2】 積層体を構成する各遮光層のサイズが同一でない請求項1に記載のカラーフィルターの製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、カラーテレビ、パソコン用コンピューター、パチンコ遊戯台等に使用されているカラー液晶ディスプレイ用のカラーフィルターの製造方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 通常、液晶ディスプレイ用のカラーフィルターには、画素電極間の隙間からの透過光によるコントラストの低下を防ぐため、画素間にブラックマトリクスといわれる遮光層が設けられており、カラーフィルターのコントラストを上げる役目をしている。ここでブラックマトリクスに要求される遮光性は、例えば、液晶表示パネルに用いられるカラーフィルターの場合、波長400～700nmの可視光領域で、透過率が0.032% (光学濃度OD=3.5) 以下とされている。又、ブラックマトリクスの厚さについては、カラーフィルター表面の凹凸を少なくし、液晶駆動上の問題がないようにするために、1μm以下であることが要求されている。

【0003】 このようなブラックマトリクスを形成する場合には、従来は、ブラックマトリクス(以下、BMと略す)の形成材料としてクロム膜等の金属材料を使用していた。しかし、これらの材料によって形成されたBMは、反射率が高く、又、BMバターンを形成する場合に、高価なスパッタ装置を必要とする等の欠点から、近年では遮光性材料を分散させた樹脂製のブラックマトリクス(以下、樹脂BMと称す)が登場している。この樹脂BMの形成方法としては、感光性樹脂中に鉄黒等の黒色顔料やカーボンブラック等を分散させた遮光性材料を塗布して成膜した後、マスクを介して露光、エッチングしてバターン化する、所謂ダイレクトハターニング法が提案されている。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、この際に用いられる、感光性樹脂中に黒色顔料やカーボンブラック等を分散させた遮光性材料は、従来から用いられているクロム膜等に比べて遮光性に劣り、クロム膜と同等の遮光性を得ようとBMの厚みを厚くしなければ

ならなかった。例えば、クロム膜の場合には、1～0.2μm程度の厚さでよかったものが、樹脂BMでは1μm以上の厚さが必要となるが、先に述べたように、あまり厚くするとカラーフィルター表面の凹凸の問題や液晶駆動上、好ましくない。更に、BMの厚みを厚くすると、透明基板上に遮光性材料を塗布した後、所望のフォトマスクを介して露光してバターン化された遮光層を形成する従来の作製方法で樹脂BMを形成した場合には、膜の上下で露光量が異なって、BMバターンのエッジ形状の制御が困難となってしまい、BMのバターン精度が劣って優れた特性のカラーフィルターが得られないという問題もあった。

【0005】 これに対し、特開平6-324211号公報では、薄い膜厚で、高い遮光性を得るための提案がなされている。しかし、この方法によつても、1μm以下の厚さで、光学濃度3.5のBMバターンを得るには未だ不十分である。又、BM形成材料の遮光性を上げるために、遮光性材料中のカーボンブラックや鉄黒等の黒色顔料の含有量を多くすればよいが、これらの顔料を感光性樹脂中に多く含有させ過ぎると、露光した光を吸収してしまい露光がうまくいかず、良好なBMバターンを得られない場合がある。

【0006】 従つて、本発明の目的は、上記従来技術の課題を解決し、樹脂BMの遮光性が確保され、且つ、優れたバターン精度が達成されると共に、画素の凹凸の生じないカラーフィルターを安価に提供し得るカラーフィルターの製造方法を提供することにある。

## 【0007】

【課題を解決するための手段】 上記の目的は、下記の本発明によって達成される。即ち、本発明は、透明基板上にフォトリソグラフィー法により黒色のブラックマトリクスを設ける工程において、透明基板上に感光性樹脂を有する遮光性材料を塗布して塗膜を形成した後、該塗膜の一部を露光してバターン化して遮光層を形成する成膜及び露光過程を複数回繰り返すことによって、上記遮光層が複数積層された積層体からなるブラックマトリクスを形成することを特徴とするカラーフィルターの製造方法である。

【0008】 本発明者らは、上記した従来技術の課題を解決すべく鋭意研究の結果、カラーフィルターの製造方法において、透明基板上に感光性樹脂を含有する遮光性材料を成膜した後、該膜をフォトリソグラフィー法によってバターニングしてブラックマトリクスを形成する際に、塗布する遮光性材料の膜厚を薄くして行う成膜過程と、該膜への部分的な露光によりバターニングされた遮光層を形成する露光過程とを複数回繰り返し、このようにして得られる遮光層を何層か積層してブラックマトリクスを形成すれば、遮光性材料中のカーボンブラック等の遮光剤の含有量が通常よりも多い場合についても、各遮光層は良好にバターニングされ、更に、その形状を任

(3)

特開平10-197712

意なものとすることができるため、これらを複数積層した積層体からなるBMの形状を適宜なものとでき、優れた特性の樹脂BMの形成が可能となることを知見して本発明に至った。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明の好ましい実施の形態を挙げて本発明を詳細に説明する。図1は、本発明のカラーフィルターの製造方法における樹脂BMの形成過程を示す工程図である。以下、これに従って本発明を説明する。先ず、図1(a)に示した様に、透明基板4上に遮光性材料を均一に塗布して乾燥させる。この際に使用する透明基板4の材料としては、一般にガラス基板が用いられているが、本発明においては、カラーフィルター用の基板としての透明性や機械的強度等の必要特性を有するものであればガラス基板に限定されず、透明のプラスチック製基板等を用いてもよい。

【0010】又、本発明においては、遮光性材料として、少なくとも感光性樹脂と黒色の着色剤とを有するものを用いるが、着色剤としては、カーボンブラックや鉄黒等の顔料を用いることが好ましい。又、感光性樹脂としては、紫外線や電子線等の照射により硬化する、例えば、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレンスルホン、ポリヘキサフルオロブチルメタクリレート、コール酸O-ニトロベンジルエステル類等が挙げられる。本発明においては、特に、光照射によって、照射された部分が光硬化するボジ型の感光性樹脂を用いることが好ましい。又、本発明においては、必要な遮光性を厚みの薄い樹脂BMで達成するために、遮光性材料中のカーボンブラック等の着色剤の含有量を通常よりも高いものとすることが好ましい。即ち、通常は、カーボンブラック等を5~20%程度含有させているが、本発明においては、例えば、20~30%を含有させるとよい。

【0011】次に、図1(b)に示したように、上記で塗布した遮光性材料からなる薄膜に所望のパターンを有するフォトマスク5を介して光を照射して、遮光性材料を露光する。この結果、遮光性材料中の感光性樹脂が露光されて硬化する。そして、露光後、アルカリ溶液等の現像液で現像、 rinsing して、図1(c)に示したように、非露光部分を洗い流して、第1の遮光層であるパターン1を作成する。

【0012】次に、図1(d)に示したように、この上に第2の遮光層を形成するための遮光性材料2を塗付して、加熱して乾燥させる。次に、上記した第1の遮光層を形成した場合と同様にして、フォトマスク5を介して露光する(図1(e)参照)。その後、上記と同様に、

- ・カーボンブラック(黒色顔料) 28.5%
- ・部分環化ポリイソブレン(ネガ型フォトポリマー) 15.0%
- ・芳香族ビスアジド(感光剤) 1.5%
- ・その他添加剤 0.3%
- ・ポリエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート(溶剤)

現像、 rinsing して、第1の遮光層であるパターン1上に第2の遮光層であるパターン2を作成する。更に、図1(f)に示したように、上記と同様の成膜及び露光過程を繰り返すことにより、第3の遮光層であるパターン3を作成する。この結果、これらが積層された状態の樹脂BMが形成される。

【0013】以上説明した例では、第1~第3の3層の遮光層を積層したが、本発明は、これに限定されず、必要な遮光性が得られるまで遮光層を積層すればよい。但し、形成されるBMの膜厚が厚過ぎると好ましくないため、最終膜厚が、1μm以上となるように形成することが好ましい。このため、各遮光層及びこれを積層したBMの膜厚との兼ね合いにおいて、遮光性材料中のカーボンブラック等の着色剤の比率を調整するとよい。即ち、通常よりも着色剤の割合が高い遮光性材料を用いる代わりに、基板上に成膜する遮光性材料の膜厚を通常よりも薄くし、良好な露光を可能としてバーニングを行い、このようにして形成される薄膜パターンを、所望の遮光性が達成されるまで何層か積層してBMを形成することによって、BMにおける遮光性の向上とパターン精度の向上の両立を達成する。

【0014】図1に示した例では、積層させる各遮光層の断面形状の幅を一定としたが、本発明においては、更に、図2に示したように、積層する各遮光層のパターンサイズを変えることによって、BMパターンのエッジ形状を適宜に制御することが可能となる。即ち、図2に示した例では、透明基板側の第1の遮光層であるパターン1の断面形状の幅が、その上に積層される第2の遮光層のパターン2の幅よりも広くなるように構成されている。図2に示したような形状のBMパターンを形成すると、図3に示したようにして、インクジェット記録装置等によってBMの開口部にインクを描画した場合に、開口部の下部まで十分にインクが浸透するので、白抜けのない画素が形成される。

【0015】

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明する。

#### 実施例1

先ず、厚さ1.1mmのガラス基板上に、下記の組成からなる、通常の場合よりも黒色顔料の含有割合の高い遮光材料を塗布した後、100℃で15分間フリマークして遮光材料を乾燥させて成膜した。この際、遮光材料は、スピンドルコート法により、乾燥後の膜厚が0.3μmとなるように塗布した。スピンドルコートの条件は、1500 rpm/minとした。

28.5%
15.0%
1.5%
0.3%

(4)

特開平10-197712

【0016】次に、上記のようにして形成した遮光性材料の薄膜に、紫外線を照射して、 $300\text{mJ/cm}^2$ の露光量で露光した後、現像、リンスして第1の遮光層を形成した。現像には、現像液として、0.1%、NaCO<sub>3</sub>水溶液を用いた。その後、上記で得られた遮光層を乾燥した後、200°Cで10間ポストベークして第1の遮光層とした。次に、この上に、上記と同様の材料を用い、上記と同様の手順で、第1の遮光層と同様の形状を有する第2及び第3の遮光層のパターンを形成し、全体の厚みが、0.9μmである樹脂BMを得た。

【0017】更に、図3に示したように、インクジェット記録ヘッド7から、上記で得られたBMの開口部に着色インクを吐出させて画素を形成して本実施例のカラーフィルターを得た。得られたカラーフィルターのBM部分を顕微鏡で観察したところ、BMのエッジ部分がシャープで画像濃度が高い、十分な遮光性を有する良好なBMパターンが形成されていた。

#### 【0018】実施例2

本実施例では、積層する各遮光層のパターン形状を図2に示すようにし、第1の遮光層のパターン11よりも第2の遮光層のパターン22の幅を狭くし、更に、第3の遮光層のパターン33の幅を第2の遮光層のパターン22の幅よりも狭くし、これら3層の積層体からなる樹脂BMとした以外は実施例1と同様にしてカラーフィルターを作製した。得られたカラーフィルターのBM部分及び画素部分を顕微鏡で観察したところ、パターン精度に優れた、画像濃度の高い白抜けのない十分な遮光性を有するBMが形成されており、且つ、BM開口部の下部ま

54.7%

で十分にインクが浸透しており、白抜けのない画素が形成されていることが確認された。

#### 【0019】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、樹脂BMの遮光性の向上とパターン精度の向上の両立が達成され、且つ、画素部に白抜けのないカラーフィルターを簡易に製造することができる所以、優れた特性を有する安価なカラーフィルターの提供が可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のカラーフィルターの製造方法において、樹脂BMを作製する際の工程図である。

【図2】本発明のカラーフィルターの製造方法によって製造された樹脂BMパターンの一例の断面図である。

【図3】本発明のカラーフィルターの製造方法の画素の作製の一例を示す工程図である。

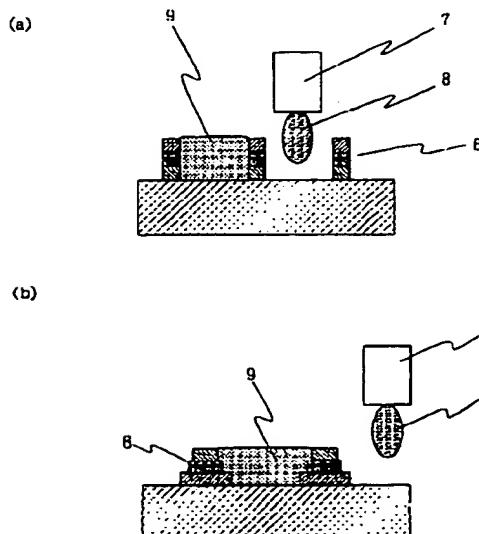
#### 【符号の説明】

- 1：第1層の遮光性材料の塗膜
- 2：第2層の遮光性材料の塗膜
- 3：第3層の遮光性材料の塗膜
- 4：ガラス基板
- 5：フォトマスク
- 6：BM
- 7：インクジェット記録ヘッド
- 8：着色インク
- 9：画素部
- 11：第1層の遮光層のパターン
- 22：第2層の遮光層のパターン
- 33：第3層の遮光層のパターン

【図2】



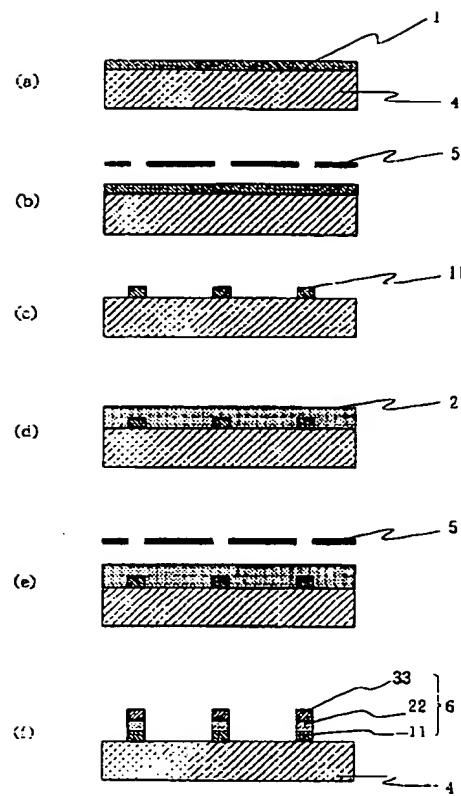
【図3】



(5)

特開平10-197712

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 竹腰 朝子

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内

(72)発明者 坂本 淳一

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内